

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第177回委員会議事録

1. 日 時： 平成22年7月16日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 キャンパス・イノベーションセンター（CIC）東京
（東京都港区芝浦3-3-6）

3. 出席者：56名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：響 義則（住友化学），末吉一雄（横河電機），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），伊藤利昭，木村直樹（九州大学），栗本英和（名古屋大学），黒岡武俊（富山大学），関 宏也（東京工業大学），武田和宏（静岡大学），殿村 修（京都大学），濱口孝司（名古屋工業大学），矢野智之（名古屋大学），梅田富雄（青山学院大学），石橋昌宏（横河電機），川村継夫（オメガシミュレーション），小崎恭寿男（日揮），小松規秀（カネカ），鈴木啓太（旭化成エンジニアリング），大宮司理晴（JX日鉱日石エネルギー），竹田浩伸（代理：島廻昭朗，三菱化学），菊池康紀（東京大学），高塚佳代子（宮崎大学），山田幸治（宇部興産），山北幸重（旭化成EICソリューションズ），西野由高（代理：今泉圭輔，日立製作所），樋口文孝（出光興産），伊藤秀之（富士電機システムズ），滝波明敏（昭和電工），讃岐 亮（JX日鉱日石エネルギー），矢羽田喜彦（三井化学），山岸学史（JX日鉱日石エネルギー），村越俊二（出光興産），高井 努（山武），Ahmed Alauddin（アクセンチュア），中川明浩（代理：入間田篤，日産化学工業）

委員以外の出席者：柘原平祐（東洋エンジニアリング），舞弓奈央子（JX日鉱日石エネルギー），川原裕記（三菱化学），小林靖典（横河電機），伏見 篤（日立製作所），山中央彦（三菱化学），山下俊也（横河電機），佐藤信之（日立ハイテクコントロールシステムズ），倉田浩二郎（東京大学），塚本義仁（日産化学工業），山本一三（出光興産），笹岡英毅（山武），梶原康正（カネカ）

4. 委員会

1) 委員長による挨拶

2) 次回以降の研究会開催予定

2010/10/22 京都（京都大学）「国際会議参加報告＋無線計装・スマート計器（仮題）」

2010/12/3 東京（CIC東京）「ソフトセンサー（仮題）」

2011/2/4 東京（未定）「マイクロプラント（仮題）」

2011/5/13-14 大阪（ホテルコスモスクエア国際交流センター）「未定」

3) PSE 関連会議案内（資料#1）

4) 学側新委員紹介と挨拶：高塚先生（宮崎大学）

5) 研究会スケジュールの説明

6) IFAC World Congress への講演申込呼びかけ

資料#1：プロセスシステム工学第143委員会

以上